科学研究費助成事業(科学研究費補助金)研究成果報告書

平成24年 5月12日現在

機関番号:15401				
研究種目:基盤研究(C)				
研究期間:2009~2011				
課題番号:21560779				
研究課題名(和文)マルチ分子プローブ気体拡散法による非晶質サブナノ微細空隙構造評価法 の開発				
研究課題名(英文)Development of characterization method for sub-nano scale small voids of amorphous materials by multi probe gas diffusion technique.				
研究代表者				
吉岡 朋久 (YOSHIOKA TOMOHISA)				
広島大学・大学院工学研究院・准教授				
研究者番号:50284162				

研究成果の概要(和文):

様々な気体分子をプローブ分子として定容法によって粉体試料の空隙体積を測定可能な新奇な 測定装置および手法を開発した.ミクロ構造材料として、アモルファスシリカおよび BTESE (bis-triethoxysilyl ethane)シリカの多孔性粉体試料を作製し、その微細構造をマルチプローブ ガス分子拡散法を用いて評価した.本手法により、これらのアモルファス材料のサブナノサイ ズの空隙構造の違いを評価可能であった.本手法の妥当性はミクロ構造が既知である Y 型ゼオ ライトを評価することで検証を行い、理論構造から予測される空隙容積が得られた.アモルフ ァスシリカと BTESE シリカの構造の違いは分子シミュレーションによっても確認され、これ らの微細空隙中の気体拡散性の分子径依存性は、マルチ分子プローブ気体拡散法で測定された 空隙容積分布と良好な相関を示した.

研究成果の概要(英文):

A novel equipment and technique for characterization of small void volume of microporous powder sample were developed based on the volumetric method by using various gas molecules as a probe molecule. As microporous materials, the porous powder sample of amorphous silica and BTESE (bis-triethoxysilyl ethane) silica was prepared, and the detailed void structure was evaluated using the multi-probe gas molecular diffusion method. This technique enables us to estimate the difference in the sub-nano scale void structure of these amorphous materials. The validity of this technique verified by evaluating the void volume of Y type zeolite whose micro structure is well known, and the theoretical pore volume was successfully obtained. The difference in the structure of amorphous silica and BTESE silica was examined also by the molecular simulation. The simulated molecular size dependence of gas diffusivity in these small void structures showed good correlation with the void volume distribution measured with the multi-probe gas molecular diffusion method.

			(金額単位:円)
	直接経費	間接経費	合 計
2009 年度	1, 700, 000	510, 000	2, 210, 000
2010 年度	1, 000, 000	300, 000	1, 300, 000
2011 年度	800, 000	240, 000	1, 040, 000
年度			
年度			
総計	3, 500, 000	1, 050, 000	4, 550, 000

交付決定額

研究分野:工学

科研費の分科・細目:プロセス工学・化工物性・移動操作・単位操作 キーワード:多孔性無機材料,アモルファス,構造評価 1. 研究開始当初の背景

アモルファス構造を有するゾルゲル多孔 体に存在するサブナノオーダの微細孔空間 は、分子混合物の精密分離場として期待され ている.ゾルーゲル法によって作製された多 孔性のシリカ膜には、水素(0.29 nm)やヘリ ウム(0.26)など比較的小さな分子のみが透 過可能な大きさが0.3 nm 程度のシリカポリ マー鎖の隙間が存在する.このような微小空 隙は、例えば、膜型反応器を用いた天然ガス の水蒸気改質反応による水素製造において は、生成した水素分子を原料のメタン分子

(0.36 nm)から分離することを可能とし、反 応・分離プロセスの効率化が図れる.近年で は、メタンよりも大きく、常温で液体である ため水素密度の高い有機ハイドライド(C7H14 など)を水素キャリアとし、その脱水素反応 により生じた水素を多孔膜で芳香族化合物 (ex. C₇H₈ (0.66 nm)) から分離する研究が始 められている. この場合, 分離対象分子の分 子サイズの差が水素/メタン系に比べて大 きく,アモルファスシリカ膜の空隙サイズを 0.3 nm よりもさらに大きく (0.4~0.6 nm) チ ューニングすることで,水素の高透過流束化 を実現できると期待される.シリカ膜のポリ マー鎖の空隙サイズを制御するための手法 としては,シリカの前駆体として,従来の珪 酸エチルの替わりに構造化アルコキシドを 用いて、芳香族化合物のみ透過できない比較 的大きな空隙を有する分離膜の設計につい て研究が進められている.

一方、多孔性材料の細孔構造の簡便な評価 法としては窒素吸着法があるが、水素の透 過・拡散に有効なサブナノサイズの空隙を評 価するプローブ分子としては窒素は大きす ぎる. サブナノサイズのシリカポリマー鎖の 空隙構造を定量的に評価する実験的手法と しては、ヘリウム吸着や陽電子消滅法などが 考えられるが、いずれも大掛かりな装置が必 要であり簡便な手法とは言えない. 実際に製 膜してガスを透過するまでアモルファスシ リカ相の構造に関する情報は得られず、シリ カポリマー鎖の空隙サイズを制御して効率 的に膜設計を行うには困難が伴うのが現状 である.多孔性のアモルファス構造の空隙サ イズ、密度、各種気体の拡散性などを膜材料 となる粉体試料の状態で簡易的に定量的に 評価することは、シリカポリマー鎖のチュー ニングを容易にするのみならず、アモルファ スなサブナノ空隙構造と気体分子の輸送特 性の関係を明らかとすることで、微小気体の 透過・分離性能の予測をも可能とすることが 期待される.

2.研究の目的 本研究では,既存の方法では評価が容易で はないサブナノスケールの非晶質微細構造 を,分子サイズの異なる様々な気体分子をプ ローブ分子として気相拡散法により評価す る新規な手法を開発し,多孔性アモルファス 構造の違いが気体分子の拡散性に及ぼす影 響を明らかとし,アモルファス構造を有する 気体分離膜の設計に必要な微細構造評価手 法を確立することを目的とする.

(1) 種々の気体プローブ分子の拡散法によるアモルファスシリカ多孔体の見かけ密度 測定法の開発

ヘリウム(0.26 nm),ネオン(0.282),ア ルゴン(0.34),窒素(0.364),メタン(0.38), 六フッ化硫黄(0.55)といったサイズの異な る気体分子をプローブとして,一定容積へ気 体が拡散する際の圧力変化から各気体が拡 散可能な空隙体積を求める気体置換法によ り,非晶質シリカ粉体試料の見かけ密度を測 定する.この時,分子サイズの違いにより分 子が拡散できる空隙体積が異なることから, 気体種による見かけ密度の違いより,大きさ が 0.26~0.55 nm 程度の空隙の容積分布を評 価できると予想される.

(2) 構造化アルコキシドを前駆体とするア モルファスシリカ構造のキャラクタリゼー ション

構造化アルコキシドを用いた多孔性アモ ルファス粉体試料を作製し、上記(1)の気体拡 散法により見かけ密度を測定するとともに、 X線回折測定による動径分布関数解析,窒素 吸着測定により構造化アルコキシド試料の 微細構造のキャラクタリゼーションを行い、 気体拡散法により微細構造の相違を評価可 能であるかどうかを明らかとする.

(3) アモルファスシリカ構造と気体拡散性 の相関のための気体透過実験と分子動力学 シミュレーション

構造化アルコキシドおよび珪酸エチルを 前駆体として、多孔性アモルファスシリカ膜 を作製し、気体拡散法で評価可能な微細構造 と、多孔性膜としての気体透過特性との相関 関係を見出す.あわせて、仮想的なアモルフ アス構造を分子シミュレーションにより作 製し、各種気体分子の微細構造中の拡散シミ ュレーションを行うことで微細空隙構造と 気体透過性の相関について、ミクロな視点か ら検討する.

研究の方法

(1) 多孔性アモルファスシリカ粉体試料作 製とHe 置換法による密度測定

珪酸エチルを前駆体として多孔性アモル ファス粉体試料を作製し、市販の吸着装置 (He 置換法,窒素吸着法)により密度測定, 比表面積測定を行った.シリカ粉体試料とし ては、シリカ薄膜を作製する際に用いるシリ カコロイドゾル溶液を製膜時と同一の乾燥・焼成条件のもとでゾルーゲルプロセスにより作製した.

(2) マルチプローブガス分子拡散法による 密度測定装置の設計・作製および測定

(1)での He 置換法による密度測定結果に基 づき、マルチガスをプローブとして用いた微 細構造評価に必要な精度を評価し,その設計 仕様に基づいて、様々な気体分子をプローブ 分子として定容法によって粉体試料の空隙 体積を測定可能な測定装置を作製した. 10-4 mmHg 程度の精度での圧力測定が求められる ことより, 高精度キャパシタンスマノメータ (MKS 230E) による圧力測定,およびター ボ分子ポンプ(ULVAC UTM-50)による真空 排気を行った、そして、(1)で作製した微細構 造を有する粉体試料について, 分子径の異な る数種類の気体分子(He (0.26 nm), Ne (0.282), Ar (0.34), N₂ (0.364), CH₄ (0.38), SF₆ (0.55)) \overleftarrow{e} 拡散プローブ分子として定容法により空隙 容積を測定した.

(3) 構造化アルコキシドを用いた新規多孔 性アモルファスシリカ材料の微細構造評価

BTESE (bis-triethoxysilyl ethane)を出発原 料とし、気体透過性に優れるシリカポリマー 鎖構造を有すると考えられる非晶質シリカ 粉体試料を作製し、そのX線回折パターンを 測定・動径分布解析を行うことにより材料の 非晶質性などの構造について調べた.そして、 (2)で作製した装置を用いてマルチプローブ ガス分子拡散法により空隙容積測定を行い、 既存のアモルファスシリカ材料との微細構 造の違いを検討した.

(4)構造化アルコキシドシリカ材料の気体 拡散特性と微細構造との相関

構造化アルコキシド由来の多孔性アモル ファスシリカ膜を作製して気体透過試験を 行い,(3)で評価した微細構造と,多孔性膜 としての気体透過特性との相関関係につい て検討した.

(5) 分子動力学法による新規アモルファス シリカ膜構造の作製と気体拡散シミュレー ション

構造化アルコキシド由来の従来とは異な るシリカポリマー鎖のネットワークにより 微小空隙が構成される仮想的なアモルファ スシリカ膜をハイパフォーマンス・コンピュ ータを用いて分子動力学シミュレーション により作成した.この時,材料密度や動径分 布関数などの材料特性については,上記の(3) における実測データを参考とした.各種ガス の拡散シミュレーションを分子動力学法に より行い,実在系の気体拡散現象を分子シミ ュレーションにより再現し,シリカ構造が気 体の拡散性に及ぼす影響について,ミクロな 視点から検討を加えた. 4. 研究成果

(1) 多孔性アモルファスシリカ粉体試料作 製とHe 置換法による密度測定

珪酸エチルを前駆体として調製したシリ カコロイドゾル溶液から,多孔性アモルファ スシリカ膜の製膜時と同一の乾燥・焼成条件 のもとでゾルーゲルプロセスによりシリカ 粉体試料作製した.作製したシリカ粉体試料 およびリファレンスとして非多孔性ガラス ビーズを用いて,市販の乾式自動密度計(He 置換法)により密度測定を行ったところ,ガ ラスビーズの密度は2.5 g/ml 程度、シリカ粉 体試料の密度は2~2.5 g/ml 程度を示した.ま た,シリカ粉体試料については,液体窒素温 度下で窒素吸着等温泉を測定することに比 表面積を求めた.シリカ粉体試料の比表面積 は300 m²/g 程度であり,1 nm以下の微細孔 を有する多孔性材料であった.

(2) マルチプローブガス分子拡散法による 密度測定装置の設計・作製および測定

マルチガスをプローブとして用いた分子 拡散法による多孔体の密度測定装置を, 測定 に必要とされる温度・圧力条件, 試料の量, 圧力計精度, 圧力の平衡待ち時間等を計算し, 適切な圧力センサーや制御バルブ類を選定 することにより新たに作製した. ヘリウムを 用いた密度測定では、(1)の市販の装置と同等 あるいはそれを上回る精度での密度測定が 可能であることが示された. ヘリウム, 窒素, アルゴンなど分子サイズの異なる複数のプ ローブ分子を用いてアモルファスシリカ粉 体試料における拡散実験を行ったところ、拡 散ガス種により評価される死容積が異なり, 吸着および熱遷移効果を考慮することが必 要であることが明らかとなった. 測定条件お よび解析式を最適化することにより微小気 体をプローブ分子として用いる気体拡散法 が多孔体の微細構造評価手法として有効で あることが示唆された. 高真空仕様のライン およびセルと高精度キャパシタンスマノメ ータを用いることで、10⁻⁴ mmHg 程度の精度 での圧力測定が可能となった.

微細構造を有する粉体試料について,分子 径の異なる数種類の気体分子(He (0.26 nm), Ne (0.282), Ar (0.34), N2 (0.364), SF6 (0.55))を 拡散プローブ分子として空隙容積を測定し たところ, Ar よりも大きなガス種については 室温付近でも吸着の影響が無視できず,試料 部を 100~150 °C に加熱して, 圧力計(35 °C) からの温度分布(熱遷移効果)を考慮して試 料部の圧力を求めた. Ar や N₂など比較的大 きな分子を拡散させた場合には,1 mmHg 以 下の低圧下においても吸着の効果を排除す ることは不可能であり,逆に吸着量の温度依 存性と合わせて,拡散に有効な細孔容積と微 細孔内吸着エネルギーを評価可能なモデル 式を提案した.



マルチプローブガス分子拡散法による空隙 容積測定装置図(日本膜学会第 33 年会, 59 (2011))

(3) 構造化アルコキシドを用いた新規多孔 性アモルファスシリカ材料の微細構造評価

BTESE (bis-triethoxysilyl ethane)を出発原 料とし、気体透過性に優れるシリカポリマー 鎖構造を有すると考えられるC含有粉体試料 を作製した.そのX線回折パターンは非晶性 を示し、既存の N_2 吸着法によりシリカと同 等かそれ以上の多孔性材料であることを確 認した.(2)で作製した装置を用いてマルチプ ローブガス分子拡散法により空隙構造を評 価したところ、He や N_2 の拡散に有効な空隙 容積は通常の非晶質シリカ材料よりも大き く、一方、シリカ材料と同様に SF₆のように 大きな分子が拡散可能な空隙は、He の拡散 可能な空隙の1%程度と非常に小さいこと が示された.



TEOSシリカおよびBTESEシリカの空隙サイ ズ分布の比較(日本膜学会第 33 年会, 59 (2011))

(4) 構造化アルコキシドシリカ材料の気体 拡散特性と微細構造との相関

構造化アルコキシドである Bistriethoxysilane (BTESE)由来の多孔性アモ ルファスシリカ材料を作製してヘリウム,窒 素,六フッ化硫黄ガスの気体拡散試験を行い, 本研究で提案するマルチ分子プローブ気体 拡散法で評価した微細構造と,多孔性膜とし て報告されている気体透過特性との相関関 係があることが見出された.一方,規則的な 細孔構造を有し,細孔径が既知の材料である Y型ゼオライトの空隙容積をヘリウムおよび 窒素で測定したところ,理論構造から予測さ れる空隙容積および空隙容積比が得られ,既 報の文献で報告されている値に近い吸着熱 も観測されたことより,測定手法としての妥 当性が確認された.また,液体窒素の吸着量 から評価する従来の吸着法では空隙容積を 過大評価する可能性が示唆された.



TEOS シリカおよび BTESE シリカの気体透過 性(*J. Membr.Sci.*, **348**, 310 (2010))

(5) 分子動力学法による新規アモルファス シリカ膜構造の作製・評価と気体拡散シミュ レーション

BTESEシリカ構造をモデル化した-C₂H₄-基 を有するシリカポリマー鎖のネットワーク により微小空隙が構成される仮想的なアモ ルファスシリカ構造を分子動力学シミュレ ーションにより作成した.



動径分布および空隙サイズ分布解析より、この材料は通常のシリカ構造に較べてポリマ ーネットワークが広がったやや大きな空隙 を有することが明らかとなった.また,この 構造中の気体拡散性の分子径依存性は,膜で の気体透過性およびマルチ分子プローブ気 体拡散法で測定された空隙容積分布と良好 な相関を示した.

以上より、本研究で提案した気体拡散法に より、多孔性材料の気体の拡散・透過に有効 なサブナノサイズの空隙構造を定量的に精 度良く評価可能であることが明らかとなっ た.



TEOS シリカと BTESE シリカの空隙サイズ分布 (*Chem.Comm.*, **46**, 9140 (2010))





5. 主な発表論文等 (研究代表者、研究分担者及び連携研究者に は下線)

〔雑誌論文〕(計6件)

1. Kai-Shiun Chang, <u>Tomohisa Yoshioka</u>, <u>Masakoto Kanezashi</u>, Toshinori Tsuru, Kuo-Lun

Tung, "Molecular simulation of micro-structures and gas diffusion behaviour of organic-inorganic hybrid amorphous silica membranes", *Journal of Membrane Science*, **381**, 90-101 (2011) 【査読有 り】

2. <u>Masakoto Kanezashi</u>, Kazuya Yada, <u>Tomohisa</u> <u>Yoshioka</u>, Toshinori Tsuru, "Organic-inorganic hybrid silica membranes with controlled silica network size: Preparation and gas permeation characteristics", *Journal of Membrane Science*, **348**, 310-318 (2010) 【査読有り】

3. 中田章博, <u>吉岡朋久</u>, <u>金指正言</u>, 都留稔了: "分子動力学シミュレーションによるミクロ ポーラスシリカ膜における二元的細孔構造 と気体透過性の検討", 化学工学論文集, 36, 174-180 (2010) 【査読有り】

4. Kai-Shiun Chang, <u>Tomohisa Yoshioka</u>, <u>Masakoto. Kanezashi</u>, Toshinori Tsuru, Kuo-Lun Tung, "A molecular dynamics simulation of a homogeneous organic–inorganic hybrid silica membrane", *Chemical Communications*, **46**, 9140-9142 (2010) 【査読有り】

5. <u>Masakoto Kanezashi</u>, Kazuya Yada; <u>Tomohisa</u> <u>Yoshioka</u>, Toshinori Tsuru, "Design of Silica Networks for Development of Highly Permeable Hydrogen Separation Membranes with Hydrothermal Stability", *Journal of the American Chemical Society*, **131**, 414-415 (2009) 【査読有 り】

6. 吉岡朋久, "多孔性セラミックス系分離膜 の分子シミュレーション,"分離技術, **39**(3), 137-145 (2009)【査読無し】

〔学会発表〕(計9件)

1. 高橋麻里子, ゼオライトを用いた気体拡散 法による多孔性膜材料の微細空隙構造評価 法の開発, 日本膜学会第33年会, 2012/5/8, 早 稲田大学(東京)

吉岡朋久,多孔性セラミック分離膜における気体透過の分子動力学シミュレーション,触媒学会コンピュータ利用研究会,2011/12/16,東京ガス四谷クラブ(東京)

3. 下山高志, 分子動力学法を用いた多孔性 BTESE シリカのミクロ構造に関する研究, 日 本ゾル-ゲル学会第9回討論会, 2011/7/29, 関 西大学(吹田)

4. <u>吉岡朋久</u>, マルチガスプローブ法による 多孔性気体分離膜材料の微細空隙構造評価, 日本膜学会第 33 年会, 2011/5/13, 産総研(東 京)

5. Kai-Shiun Chang, Molecular simulation of micro-structures and gas sorption behaviors of organic-inorganic hybrid amorphous silica m embranes, 6th Conference of the Aseanian M embrane Society / 7th Intern. Membr. Sci. an d Tech., 2010/11/23, Sydney, Australia

6. 藤原隆博, マルチガスプローブ法による 多孔性シリカ膜材料の微細空隙構造評価, 化 学工学会第 42 回秋季大会, 2010/9/8, 同志社 大学(京都)

7. <u>Tomohisa Yoshioka</u>, MD simulation study of solid vibration permeation in microporous amorphous silica network voids, 10th Internati onal Conference on Inorganic Membranes (N AMS/ICIM2010), 2010/7/20, Washington D.C., USA

8. <u>Tomohisa Yoshioka</u>, Molecular dynamics study of gas permeation characteristics through microporous ceramic membranes, The 2nd International Symposium of Experiment-Integrated Computational Chemistry on Multiscale Fluidics, 2010/2/24, Sendai Excel Hotel Tokyu, Sendai, JAPAN

9. 藤原隆博, 多孔性アモルファスシリカ膜 材料のサブナノ空間における気体プローブ 分子の拡散性評価, 第2回化学工学会3支部 合同北九州大会, 2009/10/31, 西日本総合展示 場(北九州市)

〔その他〕 ホームページ等

6.研究組織
(1)研究代表者
吉岡 朋久(YOSHIOKA TOMOHISA)
広島大学・大学院工学研究院・准教授
研究者番号: 50284162

(2)研究分担者

(

)

研究者番号:

(3)連携研究者
 金指 正言(KANEZASHI MASAKOTO)
 広島大学・大学院工学研究院・助教
 研究者番号:10467764